PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06093487 A

(43) Data of publication of application: 06.04.94

(51) int. Cl

C25B 11/03 C25C 7/02 C25D 17/10

(21) Application number: 04268254

(71) Applicant:

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

(22) Date of filing: 19.09.92

(72) inventor:

KAMICHIKA KENSAKU

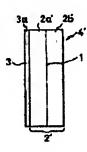
(54) GAS DIFFUSION ELECTRODE

(57) Abstract

PURPOSE: To prevent collecting water drope on the surface of a gas diffusion layer by making the gas diffusion layer sticking to a reaction layer a specific thickness.

CONSTITUTION: A raw material made by miding a water repellent carbon black with a PTFE dispersion in 6:4 weight ratio is molded by a roll method to form gas diffusion layer sheets 2a, 2b. And a raw material made by mixing a hydrophilic carbon black and the water repellent carbon black with the PTFE dispersion in 10:3.84:5.85 weight ratio is molded to form a reaction layer sheet 3a. After joining the gas diffusion layer sheet 2a to the reaction layer sheet 3a in the ratio of 4:1 to mold so as to be 0.5mm thickness, the gas diffusion electrode 4 is formed by inserting a copper meet made current collector 1 between the correposite sheets of 0.5mm thickness made by joining the gas diffusion layer sheet 2a to the reaction layer sheet 3a.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出數公開番号

特開平6-93487

(43)公開日 平成6年(1994)4月5日

(51) Int.CL.	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 2 5 B 11/03		9046-4K		
C25C 7/02		7013-4K		
C 2 5 D 17/10	101 Z			

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

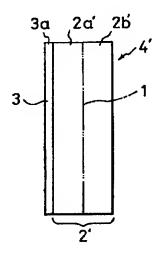
(21)出願書号	特联平4-268254	(71)出憲人	000217228 田中貴金属工業株式会社		
(22)出職日	平成4年(1992)9月10日	(20) 71 7	東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号 (72)発明者 神近 健作		
		(72) 元列省		田中貴金属	

(54) [発明の名称] ガス拡散電極

(57) 【要約】

【目的】 ガス拡散層の表面に水滴が溜らないように し、親水化を抑えて、耐久性を向上し、寿命を増長させ たガス拡散電極を提供する。

【構成】 集電体を内蔵せるガスが透過するガス拡散層 と液体が浸入する反応層とを接合してなるガス拡散電極 に於いて、ガス拡散層の厚みを厚くしたことを特徴とす るガス拡散電極。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 集電体を内蔵せるガスが透過するガス拡 散層と液体及びガスが浸入する反応層とを接合してなる ガス拡散電極に於いて、ガス拡散層の厚みを0.65mm以上 にしたことを特徴とするガス拡散電極。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は、主として電解に用いる ガス拡散電極に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のガス拡散電標は、一般に図7に示 すように金属メッシュの集電体1を内蔵したガスが透過 するガス拡散層2と、液体及びガスが浸入する反応層3 とを接合してなるものである。このガス拡散電極4のガ ス拡散層 2 は、接水性のカーボンブラック(平均粒径 4 20人) とPTFE (ポリテトラフルオロエチレン (平均 粒径 0.3µm)) のディスパージョンとを重量比で 6. 5:3.5 の割合で混合した原料をロール法で成形したガ ス拡散層シート2aとガス拡散層シート2bとよりな り、反応贈3は、親水性のカーボンプラック(平均粒径 20 420人) と接水性のカーボンブラック (平均粒程 420 A) とPTFE (平均粒径 0.3 mm) のディスパージョ ンとを重量比で10:3.84:5.85の割合で混合した原料を ロール法で成形した反応層シート3aよりなるもので、 前記ガス拡散層シート2mと反応層シート3mを4:1 の割合で0.5mm 厚となるようにロール法で接合成形した 後、金属メッシュの集電体1を両側からガス拡散層シー ト2aと反応層シート3aを接合した複合シートと前記 の序さ0.2mm のガス拡散階シート2 bにで挟んで、ホッ 作製している。そしてこのガス拡散電極4の反応層3 に、白金触媒溶液を0.56mg/cm 浸透させ、 200℃で加熱 分解後、 200℃、Ha 雰囲気中で遺元処理を行って白金 を招格させている。

【0003】かかる構造のガス拡散電極4を、電気分解 の陽極として使用し、図8に示すように反応層3の面を 世解波5に港し、ガス拡散層2側からHa ガスを供給す ると、H. ガスは酸化反応を起してH'となり、電解液 5由へ移動する。

[0004] ところで、電解液5の温度が高いと、電解 40 被5中の水分が水蒸気となって反応層3個からガス拡散 層2個へ透過する。この透過水蒸気量が多いと、水蒸気 がH。ガス中で過飽和状態となり、ガス拡散層2の表面 で結婚する。こうしてガス拡散層2の表面に発生する水 演が多くなると、ガス拡散層2の表面に残留し、電極の 機能が喪失する。

【0005】電極の機能が喪失する理由は、水浦が発生 した部分にH2 ガスが供給されない為、酸素発生雰囲気 となることが考えられる。また水濱が残留する部分を中 心に親水化が進行することも考えられる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 そこで本発明は、ガス 拡散層の表面に水液が溜らないようにし、截水化を抑え ることのできるガス拡散電極を提供しようとするもので ある.

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明のガス拡散電極は、集電件を内蓋せるガスが透 過するガス拡散層と被体及びガスが侵入する反応層とも 接合してなるガス拡散電極に於いて、ガス拡散層の厚み を0.65歳以上にしたことを特徴とするものである。

[8000]

[作用] 上記のように本発明のガス拡散電極は、ガス拡 散着の厚みを0.65m以上にしたので、電解時、透過する ガスの量が減り、それに伴って反応層側からガス拡散層 個へ透過する水蒸気も減り、ガス拡散層の表面に発生す る水浦も減少し、親水化が抑えられる。

[0009]

【実施例】本発明のガス拡散電極の一実施例を関によっ て説明すると、療水性のカーボンブラック(平均粒径 4 20人) とPTFE (平均粒径 0.3μm) のディスパージ ョンとを重量比で6;4の割合で混合した原料をロール 法で成形して翌1に示すようにガス拡散層シート2 a′、2b′を作り、また親水性のカーポンプラック (平均粒径 420人) と潜水性のカーボンプラック (平均 粒径 420人) とPTFE (平均粒径 0.3 m) のディス パージョンとを重量比で10:3.84:5.85の割合で配合し た原料をロール法で成形して反応層シート3aを作り、 次に図2に示すように前記ガス拡散層シート2 a′と反 トプレス(380℃、600kg/cm²)を行ってガス拡散電振4を 30 応用シート3 a を 4:1 の割合で0.5mm 厚となるように ロール法で接合成形した後、図3に示すように削メッシ ユの集電体1を両側からガス拡散層シート2m′と反応 贈シート3aを接合した厚さ0.5mmの複合シートと前配 の厚さ0.4mm のガス拡散層シート2b' にて挟んで、ホ ットプレス (380°C、600kg/cm²) を行ってガス拡散電極 4'を作成した。そしてこのガス拡散電標4'の反応層 3に白金触媒溶液を0.56mg/cm 浸透させ、 200°Cで加 熱分解後、 200°C、Ha 雰囲気中で運元処理を行って白 会を担持させた。

[0010] 本発明のガス拡散電極の他の実施例を図に よって説明すると、ি水性のカーポンプラック(平均粒 径 420Å) とPTFE (平均粒径 0.3μm) のディスパ ージョンとを重量比で6:4の割合で混合した原料をロ ール法で成形して図4に示すようにガス拡散層シート2 a"、2b"を作り、また親水性のカーボンブラック (平均粒径 420A) と潜水性カーボンブラック (平均粒 径 420人) とPTFE (平均粒径 0.3μm) のディスパ ージョンとを重量比で3.84:10:5.85の割合で混合した 原料をロール法で成形して反応層シート3aを作り、次 50 に図5に示すように前記ガス拡散層シート2m″と反応

順シート3 a を 8:1の割合で0.7mm 厚となるようにロ ール法で接合成形した後、図6に示すように何メッシュ の集団体1を確保からガス拡散層シート2a"と反応層 シート3 aを接合した厚さ0.7mmの複合シートと前配の 厚さ0.2mm のガス拡散層 2 b だて挟んで、ホットプレ ス (380°C、600kg/cm²)を行ってガス拡散電響4°を作 成した。そしてこのガス拡散電極4 の反応層3に白金 触媒溶液を0.56m/cm 浸透させ、 200℃で加熱分解後。 200°C、Ha 雰囲気中で還元処理を行って白金を提持さ せた。

[0011] こうして得た第1、第2実施例のガス拡散 電框4′、4″を電気分解の陽框として使用し、図8と 同様に反応層3の固を電解被5に長し、ガス拡散層 2′、2°の面にHa ガスを供給し、下記の電解条件で 世解試験を行って、Ha ガスをガス拡散層2'、2"内 に透過し、通電される電流によって電気化学反応を超し てH* となし、陰極側ではH* +2e→H₂ の反応を行 った。

世解条件

電流密度:550mA/cm² 電解液 : 2N H SO 55°C

電極面積: 25cm

【0012】その結果、第1実施例のガス拡散電極4' は1050時間も使用でき、第2実施例のガス拡散電極4" は2200時間も使用できた。これに対し従来例のガス拡散 電極4は、実施例と同一の電解試験で 750時間しか使用 できなかった。

【0013】これは第1実施例のガス拡散電標4、が集 電体1より裏のガス拡散層2の厚みを0.2mm 厚くし、ガ ス拡散層2の表面に水液が発生する部分からの根水化を 30 3 反応階 抑制した為であり、第2実施例のガス拡散電極4"が集 電体1から反応層3に至るまでのガス拡散層2の厚みを

0.2mm 厚くし、電解被5から根水化するのを抑制した為 であり、従来例のガス拡散電極4がガス拡散層2の表面 に発生した水油により親水化が進行した為である。

[0014]

【発明の効果】以上の通り本発明のガス拡散電極は、ガ ス拡散層の厚みを厚くしているので、電解時に透過する ガスの量が減り、それに伴って反応層側からガス拡散層 倒へ透過する水蒸気も減り、ガス拡散層の表面に発生す る水漬も減少し、親水化が抑えられるので、耐久性が向 10 上し、電板の寿命が増長する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガス拡散電極の一実施例の製作工程の 説明度である。

【随 2】本発明のガス拡散電極の一実施例の製作工程の 説明医である。

【図3】本発明のガス拡散電極の一実施例の製作工程の 説明数である。

【図4】本発明のガス拡散電極の他の実施例の製作工程 の説明図である。

20 【図 5】本発明のガス拡散電極の他の実施例の製作工程 の説明図である。

【図 6】本発明のガス拡散電極の他の実施例の製作工程 の説明面である。

【図7】従来のガス拡散電極を示す新面図である。

【図8】図7のガス拡散電極を電気分解の陽極として使 用した状態を示す図である。

【符号の説明】

1 集電体

2', 2" ガス拡散層

4′、4″ ガス拡散電極

